PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-161442

(43) Date of publication of application: 21.06.1990

(51)Int.CI.

2/46

7/004

(21)Application number: 63-316727

(71)Applicant : DAICEL CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

15.12.1988

(72)Inventor: TOYA KOJI

ENDO TOSHIRO

TAKENAKA FUMIO

(54) PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a photopolymerizable compsn. having improved resolution by incorporating a thermoplastic polymer constituted of a combination of a specified amt. of styrenic monomer, and acrylic ester and metacrylic ester in addition to a polymerizable monomer having a carboxyl group, into the compsn.

CONSTITUTION: The photopolymerizable compsn, is constituted of a thermoplastic polymer, an additionpolymerizable compd. which is liquid or solid at room temp. and under normal pressure, and a photopolymn. initiator, wherein the thermoplastic polymer consists of 15-40wt.% polymerizable monomer having a carboxyl group, 1-35wt.% styrenic monomer, and 84-25wt.% acrylic ester and methacrylic ester. Thus, a photopolymerizable compsn. having improved resolution in spite of contg. a thermoplastic polymer contg. a styrenic monomer as constituting component, is obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

49公開 平成2年(1990)6月21日

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-161442

⑤Int.Cl.' 識別記号 庁内整理番号 G 03 F 7/033 7124-2H C 08 F 2/44 MCS 8215-4J 2/46 MDJ 8215-4J G 03 F 7/004 5 1 2 7124-2H

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全8頁)

②発明の名称 光重合性組成物

②特 顧 昭63-316727

②出 頭 昭63(1988)12月15日

兵庫県尼崎市次屋 4 - 7 - 1 兵庫県姫路市網干区新在家940

@ 発明者 遠 藤 敏郎

兵庫県尼崎市次屋3-6-48

②発明者 竹中 史夫 ①出願人 ダイセル化学工業株式

大阪府堺市鉄砲町1番地

会社

⑩代 理 人 弁理士 鍬田 充生

明 日本

1. 発明の名称

光重合性组成物

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 無可塑性高分子と、常温常圧で液体または 固体の付加重合性化合物と、光重合照的利と を含する光重合性組成物であって、上記無 可塑性高分子が、カルボキシル基を有する選 合性モノマー15~40重量%、スチレン系 モノマー1~35重量%、アクリル酸エステ ル及びメタクリル酸エステル84~25重量 %で構成されていることを特徴とする光重合 性組成物。
 - 2. アクリル酸エステルが炭素数7以上のアルキル基を有するアクリル酸エステルであり、メタクリル酸エステルが炭素数1~20のアルキル基を有するメタクリル酸エステルである額求項1配数の光盘合性組成物。
- 3. アクリル酸エステルが炭素数 1 ~ 2 0 のア ルキル基を有するアクリル酸エステルであり、

メタクリル酸エステルが改業数1~3のアルキル基を有するメタクリル酸エステルである 額求項1記載の光重合性組成物。

- 4. アクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルが、炭素致7以上のアルキル基を有するアクリル酸エステル、及び炭素数1~3のアルキル基を有するメタクリル酸エステルからなる請求項1記載の光愈合性組成物。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は光重合性組成物に関し、より評組には、 アルカリ現像液で現像でき、フォトレジストとし て有用な光重合性組成物に関する。

【健来の技術と発明が解決しようとする課題】 プリント配線板、印刷版や金銭レリーフ保形成 用フォトレジストとして、アルカリ現保液で現像 できる種々の光重合性組成物が提案されている。 この光重合性組成物は、カルボキシル基を有する 熱可塑性高分子と、光重合により網目構造を形成 する竹加重合性化合物と、この付加重合性化合物 を光重合する光重合関始剤とを基本的に含有している。

従って、レジスト像やアリント回路等を特度よく形成するには、アルカリ現像液やエッチング液に対する耐性、アリント基板等との密着性、可撓

に優れ、或る程度の耐コールドフロー性を示すも のの、解像度が未だ十分でない。

また特公昭54-25957号公報には、カルボキシル 基を有する重合性モノマー15~40重量%と、 炭素数1~6のアルキル基を有するメタクリル酸 エステル及びアクリル酸エステル15~45 選量 %と、スチレン系モノマー40~60重量%とで 構成された高分子を含有する光重合性組成物が開 示されている。この光重合性組成物は、前記熱可 型性高分子よりも耐コールドフロー性に優れるも のの、上記と同様に、解像度が末だ十分でない。

本発明の目的は、スチレン系モノマーを構成成分とする熱可塑性高分子を含有しているにも拘らず、解像度に優れた光重合性組成物を提供することにある。

[発明の構成]

本発明らは奴怠研究の結果、カルボキシル基を 有する意合性モノマーの他に、特定量のスチレン みモノマーと、アクリル酸エステル及びメタクリ ル酸エステルとを組合せて構成した熱可塑性高分 性などの他に、解係度が大きいことが要求される。 またドライフィルムにあっては、耐コールドフロー性、すなわち、豊取状態で保存されたドライフィルムの紹都から光量合性組成物が溜出しない ことが要求される。

米国特許明組書第3930865 号公報には、カルボキシル基を有するを住モノマーと、炭素数44以 1、1~35重量%のスチレンスで自住組成がが 1~35重量%のスチを含有する光型の合性組成がが 1~35重量%と有対の 1~35重量%と 1~2577号では 1~40重量%と 、炭素数6~12577号で 1~40重量%と 、炭素数6~12577号で 1~25元素を 1~40重量%と で 1~25元素を 1~35元素を 1~40重量%と 1~35元素を 1~40重量%と 1~40重量%を 1~40重量%を 1~40重要 1~40

子を含有する光型合性組成物が解像度に優れていることを見い出した。すなわち、本発明は、熱可塑性高分子と、常温常圧で液体または固体の付加重合性化合物と、光重合関始剤とを含有する光重合性組成物であって、上記熱可塑性高分子が、カルボキシル差を有する重合性モノマー15~40重量%、スチレン系モノマー1~35重量%、アクリル酸エステル及びメタクリル酸エステル84~25重量%で構成されている光重合性組成物により、上記課題を解決するものである。

熱可塑性高分子の相成成分であるカルボキシル 茎を有する重合性モノマーとしては、アクリル酸、 メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、フマル 酸、アロピオン酸、ソルビン酸、ケイ皮酸等が例 示され、少なくとも一種使用される。カルル酸や ル基を有する重合性モノマーのうちアクリル酸酸 びメタクリル酸が軒ましい。なお、マレイン酸等 のジカルボン酸は、半エステルまたは無水物とし ても使用できる。このカルボキシル基を有する重 合性モノマーは、光度合性組成物のアルカリ現像 性に寄与する。

スチレン系モノマーとしては、スチレン:α-位がアルキル基またはハロゲン原子で置換された αー置換スチレン、例えば、αーメチルスチレン、 たメタクリル酸エステルが例示される。これらの α-クロロスチレン等;ペンゼン環の水業原子が 置換された置換スチレン、例えば、pーメチルス チレン、p-エチルスチレン、p-アロヒルスチ レン、pーイソプロピルスチレン、pー(tert-ブチル)スチレン等が例示され、少なくとも一種 使用される、スチレン系モノマーのうちスチレン、 α-メチルスチレン等が好ましい。

アクリル酸エステルとしては、炭素数1~20 のアルキル益を有するアクリル酸エステル、例え は、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アク リル敵プロピル、アクリル酸イソプロピル、アク リル酸ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル 酸‐tert‐ブチル、アクリル酸ペンチル、アクリ ル酸ヘキシル、アクリル酸ヘアチル、アクリル酸 オクチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル、ア クリル酸ノニル、アクリル酸デシル、アクリル酸

ルキル基を有するアクリル酸エステルと、炭素数 1~3のアルキル基を有するメタクリル酸エステ ルとを組合せて使用するのが好ましい。

熱可塑性高分子は、カルボキシル基を有する単 合性モノマー15~40重量%、好ましくは20 ~35重量%、スチレン系モノマー1~35重量 %、好ましくは10~35重量%、アクリル酸エ ステル及びメタクリル酸エステル84~25重量 %、好ましくは70~30重量%の割合で核成さ れる、各モノマーの割合が上記範囲を外れると解 魚度が低下する.

またアクリル酸エステルとメタクリル酸エステ ルとの割合は、解魚座を低下させない範囲で適宜 設定することができるが、アクリル酸エステル/ メタクリル酸エステル=20~65/80~35 重量%、好ましくは30~50/70~5.0重量 **%である.**

なお、熱可塑性高分子は、前記3成分モノマー の海液重合、塊状重合、懸潤低合、乳化重合等の 個用の重合法により得ることができる。

ウンデシル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸ス テアリル等が例示される。またメタクリル酸エス チルとしては、上記アクリル酸エステルに対応し アクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルは それぞれ一種以上使用される。

上記アクリル酸エステルとメタクリル酸エステ ルとを併用することにより、解像度に若しく優れ る。すなわち、上記各モノマーを構成成分とする 熱可塑性高分子において、アクリル酸エステル及 びメタクリル酸エステルのうちいずれか一方を前 記スチレン系モノマーと組合せても光重合性組成 物の解像度が十分でない。

なお、解像度をより一層高めるには、炭素数で 以上のアルキル益を有するアクリル酸エステルと、 炭素数1~20のアルキル基を有するメタクリル 酸エステルとの組合せや、炭素数1~20のアル キル基を有するアクリル酸エステルと、炭素数1 ~3のアルキル基を有するメタクリル酸エステル との組合せが好ましい、特に、炭素数7以上のア

付加重合性化合物としては、常温常圧で液体は たは固体であり、分子中に2個以上のアクリロイ ル基やメタクリロイル基を有するアクリレートや メタクリレート等が路げられる。

分子中に2個のアクリロイル基を有するアクリ レートとしては、例えば、エチレングリコールジ アクリレート、ジエチレングリコールジアクリレ ート、トリエチレングリコールジアクリレート、 テトラエチレングリコールジアクリレート、ポリ エチレングリコールジアクリレート、アロヒレン グリコールジアクリレート、ジプロヒレングリコ ールジアクリレート、トリアロピレングリコール ジアクリレート、テトラアロピレングリコールジ アクリレート、ポリアロピレングリコールジアク リレート、1、4-ブタンジオールジアクリレー ト、ネオペンチルグリコールジアクリレート、1. 6 - ヘキサンジオールジアクリレート、ピスフェ ノールAのエチレンオキサイド付加物のジアクリ レート、ビスフェノールAのプロピレンオキサイ ド付加物のジアクリレート、水素化ピスフェノー

ル A のエチレンオキサイド付加物のジアクリレート、水業化ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物のジアクリレート、N 、N ' - メチレンビスアクリルアミド、N 、N ' - ペンジリデンビスアクリルアミド等が例示される。

分子中に3個以上のアクリロイル基を有するアクリレートとしては、例えば、グリセリントリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールエタントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジペンタエリスリトールテトラアクリレート等が例示される。 サ子中に2個以上のメタクリロイル基を有するメタクリレートとしては、上記アクリレートに対応するメタクリレートが例示される。

上記アクリレート及びメタクリレートは、少なくとも一種使用され、 両者を混合して使用しても よい。 なお、 単官館性のアクリレート及びメタク リレートを適宜併用してもよい。

付加重合性化合物の量は、光重合性組成物の特

住を摂わない範囲であれば特に限定されないが、 的記熱可塑性高分子100重量部に対して10~ 200重量部、好ましくは20~150重量部で ある。

光重合開始剤としては、置換又は非置換の多核 キノン類、芳香族ケトン類、ペンゾイン類、ペン ゾインエーテル類、置換又は非置換のチオキサン トン類などの種々のものが使用できる。

置換又は非置換の多核キノン類としては、例えば、2-メチルアントラキノン、2-エチルアントラキノン、2tert-ブチルアントラキノン、オクタメチルアントラキノン、1・4-ジメチルアントラキノン、ペンズ [a] アントラキノン、ベンズ [b] アントラキノン、ペンズ [a] アントラキノン、ベンズ [b] アントラキノン、2-フェニルアントラキノン、2・3-ジフェニルアントラキノン、2・3-クロロー2-メチルアントラキノン、1・4-ナフタキノン、9・10-フェナントラキノン、2-メチル-1・4

ーナフタキノン、2、3ージクロロナフタキノン、 7、8、9、10ーテトラヒドロナフタセンキノ ン等が例示される。

ペンゾイン 類及びペンゾインエーテル類としては、例えば、ペンゾイン、メチルペンゾイン、エチルペンゾイン、ペンゾインメチルエーテル、ペンゾインフェニルエーテル等が例示される。

個換又は非置換のチオキサントン類としては、 例えば、チオキサントン、2-クロロチオキサン トン、2-メチルチオキサントン、2-エチルチ オキサントン、2-イソプロビルチオキサントン、 2、4-ジメチルチオキサントン、2、4-ジエ ナルチオキサントン、2、4-ジブチルチオキサントン等が例示される。 また他の光重合開始剤として、ベンジル、α。 αージエトキシアセトフェノンや、ベンソフェノ ンオキシムアセテート等のオキシムエステル類等 が例示される。

上記光重合開始剤は、一種または二種以上使用され、同種または異種の光重合開始剤を組合せて使用してもよい。

光重合開始剤の量は、硬化速度及び解像度を低下させない範囲で選択できるが、通常、前記熱可塑性高分子100重量部に対して0.01~30重量部、好ましくは1~15重量部である。

をお、上記光重合開始剤は、例えば、2、4、5 - トリアリールイミダゾリル二量体、2 - メルカプトベンゾオキサゾール、ロイコクリスタルバイオレット、トリス(4 - ジエチルアミノー2 - メチルフェニル)メタンや、脂肪族又は芳香族第3級アミン、例えば、N-メチルジエタノールアミン、ロージメチルアミノ安息呑酸エチルエステル等と組合せて使用するのが有用である。

本発明の光型合性組成物は、必要に応じて、熱

重合反応を抑制し、貯蔵安定性を高める安定剤、 発色剤、レジストQの判別を容易にする着色剤、 柔軟性を付与する可塑剤等を含有していてもよい。 安定剤としては、例えば、p-メトキシフェノー ル、ハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチル エーテル、left-ブチルカテコール等が例示され、 光型合性を阻害しない範囲で適宜量使用される。 **発色剤としては、トリアリールメタン系染料のロ** イコ体が有用であり、例えば、ロイコクリスタル バイオレット、ロイコマラカイトグリーンや、こ れらロイコ体の塩酸塩、硫酸塩等の鉱酸塩、p-トルエンスルホン酸塩等の有機酸塩等が挙げられ る。また着色剤としては、例えば、クリスタルバ イオレット、マラカイトグリーン、ピクトリアブ ルー、メチレンブルー等が例示される。可塑剤と しては、例えば、ジエチルフタレート、ジブチル フタレート、ジへアチルフタレート、ジオクチル フタレート等のフタル酸エステル類;ジオクチル アジペート、ジブチルジグリコールアジペート等 の脂肪酸エステル類:トリメチルホスフィン等の

リン酸エステル類:トルエンスルホン酸アミド等 のスルホン酸アミド類等が例示される。

ドライフィルムの光重合性組成物の腹厚は、解像度及び作素性等を低下させない範囲であれば特に制限されないが、通常5~100m、好ましくは20~70mである。

本発明の光度合性組成物からなる感光層は、通常、有機溶媒を含有する液状の光度合性組成物を、プリント差板等の支持体に印刷または堕布し、有機溶媒を除去したり、ドライフィルムのカバーフィルムを創離し上記支持体にゴムロール等でラミネートすることにより形成される。

トリエタノールアミン、モルホリン、ヒリジン等の有機塩基が例示される。現像液には、エチレングリコールモノブチルエーテル等の有機溶媒が含有されていてもよい。

また回路パターンを形成する場合には、レジスト 保を形成した後、メッキ液やエッチング液で処理され、上記レジスト 像は水酸化ナトリウム等の強アルカリ水溶液又は塩化メチレン等の有風溶媒で利難除去される。

[発明の効果]

本発明の光度合性組成物によれば、カルボキシル基を有する重合性モノマーの他に、特定量のステルステル及び可と、アクリル酸エステル及とを組合せて構成した熱可型性高分子を含れている。またアルカリので、アクシントをは、アクシントをは、アクシントをは、アクシントをは、アクシントをは、アクシングでは、アクシンのでは、アクシングでは、アクシングでは、できるでは、できるでは、できるでは、できるでは、できるでは、できるでは、アクシングでは、アクシングでは、できるできるできるできる。

に要求される耐コールドフロー性も値えている。 従って、本発明の光重合性組成物は、プリント 配線板、回路基板、金属レリーフ 個や印刷版等を 製造する際のフォトレジストとして有用である。 【実練例】

以下に、実施例に基づいて本売明をより詳細に 説明する。

実施例1

以下の成分を選合して光重合性組成物を得た。
メタクリル酸 1 4 重量%、アクリル酸 1 4 重量
%、スチレン 3 0 重量%、アクリル酸 - 2 - エ
チルヘキシル 1 7 . 5 重量%、メタクリル酸メ
チル 2 4 . 5 重量%の共産合体 5 0 8
トリメチローメアロバントリアクリレート

15 g

ノナエチレングリコールジメタクリレート

10 g

2.4-ジェチルチオキサントン
 0.8 s
 p-ジメチルアミノ安息香酸エチル
 ダイヤモンドグリーンGH
 0.03 s

24重量%、メタクリル酸メチル26重量%の共 重合体を用いる以外、実施例1と同様にして光重 合性組成物を調製した。

比較例1

実施例1の光重合性組成物を構成する共重合体に代えて、メタクリル酸14重量%、アクリル酸14重量%、アクリル酸14重量%、アクリル酸セ2ーエチルヘキシル18重量%、メタクリル酸メチル54重量%の共立合体を用いる以外、突越例1と同機にして光重合性組成物を翻裂した。

比較例2

実施例1の光重合性組成物を構成する共重合体に代えて、メタクリル酸14重量%、アクリル酸14重量%、アクリル酸14重量%、メタクリル酸-2-エチルヘキシル52重量%の共重合体を川いる以外、実施例1と同様にして光重合性組成物を調製した。

比較例3

実施例1の光度合性組成物を構成する共重合体 に代えて、メタクリル酸30重量%、スチレン
 メチルエチルケトン
 70 g

 チトラヒドロフラン
 10 g

実施例2

実施例1の光型合性組成物を構成する共産合体に代えて、メタクリル酸14重量%、アクリル酸14重量%、アクリル酸-14重量%、スチレン10重量%、アクリル酸ー2-エチルヘキシル22重量%、メタクリル酸メチル40重量%の共産合体を用いる以外、実施例1と同様にして光重合性組成物を調製した。

実 放 例 3

実施例1の光度合性組成物を構成する共重合体に代えて、メタクリル酸14重量%、アクリル酸14重量%、アクリル酸-14重量%、アクリル酸-2-エチルヘキシル17重量%、メタクリル酸メチル30重量%の共産合体を用いる以外、実施例1と同様にして光度合性組成物を調製した。

突舷例 4

実施例1の光重合性組成物を構成する共重合体 に代えて、メタクリル酸20重量%、スチレン 30重量%、アクリル酸-2-エチルヘキシル

40 重量%、アクリル酸エチル25 重量%、メタクリル酸メチル5 重量%の共宜合体を用いる以外、 実施例1と同様にして光重合性組成物を調製した。

実施例 1 ~ 4 及び比較例 1 ~ 3 の光重合性組成 物の解像度、耐コールドフロー性などの特性を次 のようにして評価した。

(1) 解像度の評価方法

パターンマスクとして、10四 割みに10 四〜150 回のライン幅及びスペースがそれぞれ1:1の比で形成された5 本組の優塩パターンマスクを用いた。光重合性組成物を膜厚25 回のポリエチレンテレフタレートフィルム支持体に連布、乾燥し、感光層の厚み50 回の感光性フィルムを作製し、感光性フィルムを、研磨した網張被履板に、100 でに加熱したゴムローラーにより積層した。

次いで、前記パターンマスクを感光性フィルムに重ね、2Kwの超高圧水銀灯を用いて、70 ccの距離から10秒間照射し、硬化させた。その後、ポリエチレンテレフタレートフィルム支持体を割離し、温度30℃の1重量%皮酸ナトリウム水溶

液を現像液として用い、スプレー現像し、水洗、 乾燥した、そして、倍率200倍の光学顕微値で レジスト像を観察し、ラインの蛇行がなく、しか もスペースにレジストのブリッジがない最小のマ スク線幅を解像度として吸す。

(2) アルカリ液に対する耐性の評価方法

また前記パターンマスクを使用することなく。 前記と同様の条件で露光し、レジスト膜を形成し た。このレジスト膜をpH8.5に調整した1煮 量%の炎酸ナトリウム水溶液に1時間浸渍し、アー・テレフタレートフィルム支持体を剥離する。次い ルカリ液に対する耐住を目視にて判断した。アル カリ液に対する耐性は以下の基準で評価した。

優:レジスト膜の変化なし

良:レジスト膜が若干脚割

不可:レジスト膜が膨潤

(3) 密着性の評価方法

パターンマスクとして、スペース個700m、 ライン幅50畑で構成された3本組の銀塩パター ンマスクを用い、前配(1) と同様の条件で、露光 し、70秒間現像し、水洗、乾燥した。その後、

で、温度50℃の3重量%水酸化ナトリウム水溶 液に浸渍し、レジスト膜が剥離するまでの時間を 割定し、次の基準で評価した。

佞:1.5分以内に割離

良: 2 分以内に到離

不可: 3 分以上で剝膛

(6) 耐コールドフロー性の評価方法

感光性フィルムの感光層上に腹厚20mのポリ エチレンフィルムをラミネートすると共に、扱力 を作用させながら奪取り、巻回状態のドライフィ ルムを作製した。この物回状態のドライフィルム を立てて室温で保存し、ドライフィルムの唱部か ら光重合性組成物が輸出するまでの期間を耐コー ルドフロー性の鉛額とした。

得られた結果を表に示す。

(以下、余白)

200倍の光学顕微鏡でレジストラインを観察し、 彼特性を以下の基準で評価した。

優:完全に直線

良:レジストラインの一部が蛇行又は脚潤 不可:レジストラインが蛇行又は彫刻し刻葉

(4) 可提性の評価方法

フレキシブル網張積層板に、前記(1) と闻様に して、窓光性フィルムを積縮し、パターンマスク を使用することなく、全面露光し、ポリエチレン で、その積層板を経返し屈曲し、レジスト膜の可 換性を次の基準で評価した。

後:レジスト限に急裂が生じない

良:レジスト膜の一部に急裂が生じる

不可:レジスト肢が亀裂し剝離する

(5) 剝離性の評価方法

網張積層板に、前記(1)と同様にして、感光性 フィルムを積層し、パターンマスクを使用するこ となく、一定の光量で全面露光し、ポリエチレン テレフタレートフィルム支持体を到離する。次い

		奥施例 1	実施例 2	奥 綿 例 3	実施例 4	比較例1	比較例2	比較例3
ŧ	メタクリル酸	14	14	1 4	20	14	14	30
	アクリル酸	14	1 4	1 4	-	1 4	14	-
	スチレン	30	10	2 5	30	_	20	4 0
1	アクリル酸-2- エチルヘキシル	17. 5	2 2	17	24	18	-	-
組	アクリル酸エチル	-	-	-	-	-		25
畯	メタクリル酸メチル	24.5	40	3 0	26	5 4	-	5
	メタクリル酸-2- エチルヘキシル	-	_	-	-	-	5 2	-
	解 儘 度	40/	50 <i>p</i> a	404	400	7 0 µ1	70 pa	70m
特性	アルカリ液に対する耐住	倭	便	反	佼	Ą	6 €	使
	密 着 性	级	優	微	便	具	儊	優
	町 換 性	侵	爱	優	仮	優	ब	ग
	奶 难 性	後	優	優	使	後	仮	व
	耐コールドフロー性	>6ヶ月	>6ケ月	>6ヶ月	>6ヶ月	1ヶ月	4 ヶ月	6 ケ月

表に示すように、実施例1~4の光重合性組成物は、比較例1~3の光重合性組成物に比べて、 解像度に優れていた。またアルカリ液に対する耐性、密着性、可換性、初離性及び耐コールドフロー性も良好であった。

特許出額人 ダイセル化学工業株式会社

代理人 井理士 銀 田 充 生